Journal of Organometallic Chemistry, 314 (1986) 247-259 Elsevier Sequoia S.A., Lausanne – Printed in The Netherlands

DIE CHEMIE DER SCHWEREN CARBEN-ANALOGEN R_2M , M = Si, Ge, Sn

X *. 7-SILA-NORBORNADIENE: REAKTIONEN MIT HALOGENEN UND THERMOLYSE IN GEGENWART VON METALLORGANISCHEN ODER ORGANISCHEN HALOGENIDEN

HUBERTUS APPLER ** und WILHELM P. NEUMANN*

Lehrstuhl für Organische Chemie I der Universität Dortmund, Otto-Hahn-Str. 6, D-4600 Dortmund 50 (Bundesrepublik Deutschland)

(Eingegangen den 9. Mai 1986)

Summary

The 7-sila-norbornadienes (I-IV) react rapidly with halogens at -20 to $+20^{\circ}$ C to yield Me₂SiHal₂ (Hal = Cl, Br, I) and the naphthalene or benzene derivatives (V-VIII). Bromine in CCl₄ at 0°C, however, caused surprising rearrangement in I giving the 2-bromosilylated naphthalene (IX), since an attack at the alkene group seemed to be preferred. Methylation and methoxylation of IX gave respectively X and XI. Careful hydrolysis of IX yielded the disiloxane XII. Insertions of Me₂Si into the Si-Hal, Si-H, Si-C, or Sn-C bonds were not observed at 160-200°C, whereas insertions into Sn-Cl or Sn-H bonds occurred smoothly via a one-step mechanism. Halogen is abstracted from different C-Hal bonds leading to Me₂SiHal₂ and sometimes to Me₄Si₂Hal₂. The degradation of the silylene precursors in these cases is always first order and resembles that of spontaneous thermolysis.

Zusammenfassung

Die 7-Sila-norbornadiene (I-IV) bilden mit Halogenen bei -20 bis +20°C sehr rasch Me₂SiHal₂ (Hal = Cl, Br, I) und die Naphthalin- bzw. Benzolderivate (V-VIII). Brom in CCl₄ bei 0°C führt dagegen mit I nach einer überraschenden Umlagerung zum 2-bromosilylierten Naphthalin-Derivat (IX), da hier offenbar ein Primärangriff an der Alken-Gruppierung bevorzugt ist. IX wird durch Methylierung (X), Methoxylierung (XI), sowie schonende Hydrolyse zum Disiloxan (XII) charakterisiert. Insertionen von Me₂Si in Si-Hal-, Si-H-, Si-C- oder Sn-C-Bindungen werden bei 160-200°C nicht beobachtet, glatt verlaufen dagegen solche in Sn-Clund Sn-H-Bindungen, und zwar in einem Synchronprozess. Halogenabstraktion tritt bei C-Hal-Bindungen auf, wobei Me₂SiHal₂ ensteht, mitunter auch

^{*} Für IX. Mitteilung, siehe Lit. 1.

^{**} Teil der Dissertation, siehe Lit. 2.

Me₄Si₂Hal₂. Der Zerfall der Silylenquellen ist hierbei stets erster Ordnung und somit unbeeinflusst gegenüber der Eigenthermolyse.

(A) Einleitung

Silylene R_2Si haben als reaktive Zwischenstufen in den letzten Jahren wachsendes Interesse gewonnen. Als thermische Silylenquellen haben sich seit den grundlegenden Arbeiten von H. Gilman et al. ab 1964 Derivate des 7-Sila-norbornadiens (7-Silabicyclo[2.2.1]heptadiens) bewährt (siehe Lit. [1] für Zusammenfassung und Diskussion der Literatur). Die bis vor kurzem bekannten Derivate dieses Ringsystems zerfallen allerdings erst oberhalb 200°C, z.B. ab 225 oder sogar ab 300°C mit präparativ brauchbarer Geschwindigkeit. Dies brachte eine Einschränkung der Anwendung bei thermolabilen Partnern. Nach systematischen Studien der Beziehungen zwischen Struktur und Mechanismus, auch anhand von 29 neuen Verbindungen dieses Typs, fanden wir Derivate, die schon bei 160–200°C spontan unter Silylenbildung zerfallen [1]. Hierdurch werden die synthetischen Möglichkeiten der Silylenchemie erheblich erweitert, und wir wenden uns in dieser und den folgenden Mitteilungen der präparativen Anwendung der Silylenbildner I-IV zu.

(B) Reaktionen von 7-Sila-norbornadienen mit Chlor, Brom und Iod

Bevor Thermolysen von 7-Sila-norbornadienen I-IV in Gegenwart von halogenhaltigen Substraten durchgeführt werden, gilt est das Verhalten der Silylenquellen gegenüber Halogenen zu studieren. Dieses ist hier von Interesse, um später Silylenvon anderen Reaktionen abgrenzen zu können. So könnten z.B. die Quellen I-IV

- gegenüber dem Angriff der Halogene inert sein, so dass im Verlauf einer Thermolyse [1] lediglich Me, Si zu Me, SiHal, abgefangen wird;
- das Halogen an C=C-Gruppen addieren und somit in Norbornen-Derivate übergehen, deren Zerfallscharakteristika zu berücksichtigen sind;
- am Brücken-Si-Atom angegriffen werden unter Spaltung zu Me₂SiHal₂ und dem entsprechenden Naphthalin- oder Benzol-Derivat und somit nicht als Silylenquellen fungieren.

Es zeigte sich nun, dass die 7-Sila-norbornadiene I-IV mit Chlor, Brom und Iod schon bei tiefen Temperaturen spontan und mit der Geschwindigkeit des Zusammengebens gemäss Gl. 1 reagieren.





Die Umsetzung von I mit Brom in CCl_4 bei $\leq 0^{\circ}C$ verläuft dagegen überraschend unter Ausbildung von IX.

Bromfreie Derivate X und XI werden aus Reaktionen von IX mit MeLi, MeOH oder NaOMe isoliert. Die schonende Hydrolyse mittels feuchtem Pentan oder Aceton führt zum Disiloxan XII, Gl. 2.

Den gespannten 7-Sila-norbornadienen bieten sich also in den bei -20 bis +20°C sehr schnellen Reaktionen mit Halogenen zwei Alternativen an.

Die bevorzugte Variante führt, ähnlich der Thermolyse, zur Abspaltung der Brücke. Hierbei geht der carbocyclische Teil in das aus der Thermolyse bekannte [1] Naphthalin- bzw. Benzol-Derivat V-VIII über. Offensichtlich vollziehen sich Halogenaddition am Si und Spaltung beider Si-C-Bindungen synchron, was eine kurzfristige Penta- oder Hexakoordination am Silicium impliziert. Es sind weder ein Zwischenprodukt noch Nebenprodukte nachweisbar, siehe Gl. 1. Ferner wird die Reaktion durch den Zusatz von Benzil oder Phenanthrenchinon, die bei der Thermolyse gute Silylenfänger darstellen und in Silylether überführbar sind [2,3], nicht beeinflusst. Die praktisch quantitativen Ausbeuten an Me₂SiX₂ (X = Cl, Br, I) und die guten Ausbeuten an V-VIII unterstützen diese Aussage.

Die andere Alternative wird bisher erstmalig bei der Reaktion von I mit Brom in CCl_4 bei 0°C beobachtet und ergibt ein silyliertes Naphthalin-Derivat, siehe Gl. 2. Ein Zwischenprodukt ist auch bei tiefer Temperatur nicht nachzuweisen. Vorstellbar ist eine primäre Addition von Brom an die nichtphenylierte und deshalb reaktivere, isolierte Doppelbindung. Das offensichtlich instabile Additionsprodukt reagiert unter HBr-Eliminierung und Umlagerung zum Endprodukt. Hierbei könnten die im Kristall unterschiedlichen Si-C-Bindungslängen [4] den Verlauf mitbestimmen. In der Literatur [1, 5–7] fällt auf, dass an gleicher Stelle befindliche CF_{3-} oder CO_2 Me-Gruppen aufgrund intramolekularer Wechselwirkungen zu einem spezifischen Abbau unter Ausbildung von Si-F- oder Si-O-Bindungen führen. Offensichtlich bedingen, neben der erhöhten Reaktivität der C=C-Bindung in I gegenüber Hal₂, die unterschiedlichen Van-der-Waals-Radien der Halogene das spezifische Verhalten des Broms in verdünnter Lösung. Auszuschliessen ist das Auftreten eines carbokationischen Zwischenproduktes, wie es bei der Bromierung von Norbornadienen formuliert wird [8], da dieses nicht die Bildung eines in der 2-Position Me₂SiBr-substituierten Naphthalin-Derivatives erklärt.

Bei allen hier beschriebenen Umsetzungen ist kein freies Silylen nachweisbar. Demzufolge ist der Angriff des Halogens an I-IV einleitend und geschwindigkeitsbestimmend.

(C) Reaktionen von thermisch erzeugtem Dimethylsilylen mit Organometall-halogeniden und -hydriden

Das bei der Thermolyse entstehende freie Dimethylsilylen reagiert mit Metall-Halogen- und Metall-Wasserstoff-Bindungen selektiv.

Einschubreaktionen in Si-X-Bindungen (X = Cl, Br, I, H, C, Si) werden bei 160-200°C nicht beobachtet. Die niedrigen Aktivierungsenergien [9,10] für die Abspaltung von Me₂Si, 30-50 kcal mol⁻¹, und die hohen ΔH_{Diss} -Werte für Si-X, 75-113 kcal mol⁻¹, dürften für diesen Effekt verantwortlich sein.

Demgegenüber sind Sn-Cl- und Sn-H-Bindungen, ΔH_{Diss} 73-89 kcal mol⁻¹, gute Silylenfänger. Die Reaktion von Me₂Si mit Me₃SnCl zu Me₃SnSiMe₂Cl (XIII), Gl.3, verläuft praktisch unabhängig vom Molverhältnis II/Me₃SnCl (1/1, 2/1). Die Isolierung des Einschubproduktes XIII in die Sn-Cl-Bindung gelingt nur im Gemisch mit überschüssigem Me₃SnCl. Einschubprodukte in die Sn-C-Bindung müssen aufgrund der Alkylierungsergebnisse an XIII ausgeschlossen werden. Ebenso werden Produkte eines Einschubs in die neue Si-Cl-Bindung, wie erwartet, nicht beobachtet.



RMe₂SiCl + Me₃SnLi

Die Identität von XIV-XVI wird auch durch unabhängig dargestellte Vergleichspräparate gesichert, vgl. Gl. 3. Me_2SnCl_2 enthält zwei Sn-Cl-Bindungen, die als potentielle Me_2Si -Fänger agieren können. Dei einem äquimolaren Ansatz folgt aus den spektroskopischen Daten die Bildung des Mono-Einschubproduktes XVII in ca. 30% Ausbeute. Der doppelt molare Einsatz von II führt zur Bildung von ($Me_2SiCl_2SnMe_2$ (XVIII) neben XVII bei nahezu unveränderter Gesamtausbeute, siehe Gl. 4. Der Versuch, XVII und XVIII zu isolieren, hat deren Zersetzung zur Folge. Die geringere Thermostabilität des Me_2SnCl_2 im Vergleich zum Me_3SnCl spiegelt sich also ebenfalls in den Einschubprodukten wieder. Eine Methylierung unter schonenden Bedingungen führt zum alleinigen Nachweis von Me_4Sn und Me_4Si bzw. Me_4Sn , Me_4Si und XIV bei gleichzeitiger Zinnabscheidung; Einzelheiten dieser Teilreaktionen wurden bisher nicht verfolgt.



Rekombinationsprodukte zweier Stannyl- oder Silylradikale sowie Folgeeinschubprodukte in die neue Si-Cl-Bildung werden erneut nicht beobachtet. Das spricht für einen Synchronmechanismus der Einschubreaktion, Gl. 5:

$$Y \longrightarrow SnR_3 + Me_2Si \longrightarrow \begin{bmatrix} SiMe_2 \\ Y - - - - SnR_3 \end{bmatrix}^{\mp} \longrightarrow Y \longrightarrow SiMe_2 - SnR_3$$
(5)

Die Grösse des Zinnatoms, die grössere Länge und die leichtere Polarisierbarkeit der Sn-Y-Bindung sind, neben dem oben Gesagten, entscheidend bei der Stabilisierung eines dreigliedrigen Übergangszustandes für eine konzertierte Me₂Si-Insertion.

Ein vergleichbares Verhalten wird in den Reaktionen von Me₂Si mit R₃SnH deutlich: Me₂Si reagiert unter Einschub in die Sn-H-Bindung. Die Ausbeuten an Einschubprodukt steigen mit zunehmender Reaktionstemperatur, sind aber stark abhängig von der Thermostabilität des Zinnhydrids: Bu₃SnH liefert höhere Ausbeuten als Me₃SnH. Ein Folgeeinschub in die neue Si-H-Bindung wird erwartungsgemäss nicht beobachtet.



Zwar findet man in den Reaktionsgemischen hier das Rekombinationsprodukt zweier Stannyl-Radikale $R_3Sn-SnR_3$, doch entspricht die Ausbeute der aus den Eigenthermolysen der Zinnhydride bekannten. Diese Auftreten von R_6Sn_2 erklärt sich durch die wohlbekannte Zersetzungsreaktion der Organozinn-hydride, 2 $R_3SnH \rightarrow R_3Sn-SnR_3 + H_2$. Kombinationsprodukte zweier Silyl-Radikale sind nicht nachweisbar. Es darf daher auch für Y = H eine konzertierte Insertion des Me₂Si angenommen werden, siehe Gl. 5.

Bei allen Thermolysen ist die Zerfallsgeschwindigkeit der Silylenquelle identisch mit deren Eigenzerfall, so dass die spontane Cycloeliminierung eines dann freien Dimethylsilylens ohne inter- oder intramolekulare Induzierung gewährleistet und somit geschwindigkeitbestimmend ist. Es handelt sich also ausschliesslich um Reaktionen des freien Dimethylsilylens.

(D) Reaktionen von thermisch erzeugtem Dimethylsilylen mit Kohlenstoff-Halogen-Bindungen

Aryl-, Vinyl- und Alkyl-chloride blieben bei 160 und 200°C durch Me₂Si aus der Thermolyse von I oder II unverändert, wohl wegen der Festigkeit der C-Cl-Bindung, ΔH_{Diss} (C-Cl) 94-79 kcal mol⁻¹ [11]. Lediglich mit Benzyl-, Di- und Triphenylmethyl-chlorid wurden geringe Umsetzungen beobachtet ($\leq 5\%$), mit letzterem bessere, die aber auf dessen spontane Zersetzung zurückzuführen ist. Auch Arylund Vinyl-bromide und -iodide ΔH_{Diss} (C-Br) 75-76 kcal mol⁻¹, ΔH_{Diss} (C-I) 63-64 kcal mol⁻¹ [11], reagierten hier nicht.

Dagegen fanden wir mit Alkyl- und Benzyl-bromiden, $\Delta H_{\text{Diss}}(\text{C-Br})$ 69–54 kcal mol⁻¹ [11], deutliche bis sehr gute Ausbeuten an Produkten einer Halogenabstraktion, nämlich Me₂SiBr₂, teilweise sogar Me₄Si₂Br₂, und Folgeprodukten der Alkylbzw. Benzylradikale, siehe Gl. 7–9.

$$2Me_{3}C - Br \xrightarrow{+Me_{2}Si} Me_{3}C - H + Me_{2}C - CH_{2} + Me_{2}SiBr_{2}$$
(7)

$$(CH_2)_n | \xrightarrow{He_2Si} (CH_2)_n | + Me_2SiBr_2$$
(8)
CHBr (CHBr (CH))

$$(n = 3, 4, 6)$$

PhCHBr—
$$CH_2Br$$
 $\xrightarrow{+Me_2Si}$ (PhCH $=CH_2$) + Me_2SiBr_2
PhCHBr— CH_2Br $\xrightarrow{+Me_2Si}$ (PhCH $=CH_2$) + Me_2SiBr_2 (9)

PhCHBr—CHBrPh $\xrightarrow{+ Me_2Si}$ PhCH=CHPh + Me_2SiBr₂

Man erkennt, dass vicinale Dibromide das Alken bilden. Mit Benzyl-bromid und -iodid fanden wir Toluol (kein Dibenzyl), Gl. 10:

$$2PhCH_2-Br(I) \xrightarrow{Me_2Si} 2PhCH_3 + Me_2SiBr_2(I_2)$$
(10)

Denselben Effekt der H-Abstraktion gab auch $Ph_2CHBr (\rightarrow Ph_2CH_2)$ und $Ph_3CBr(\rightarrow Ph_3CH)$, wobei im letzteren Falle neben Me_2SiBr_2 auch $Me_4Si_2Br_2$ entstand, was auf intermediäre Konzentrationen an Me_2SiBr -Radikalen hindeutet.

In allen Fällen (bis auf die Tritylderivate) entsprach die Reaktionsgeschwindigkeit der des Spontanzerfalls der Silylenquelle I bzw. II. Wir nehmen also auch hier das Auftreten freier Silylene Me_2Si an.

Deren Insertionsprodukte in eine C-Br- oder C-I-Bindung treten nicht auf – während solche mit freien Germylenen Me₂Ge zu beobachten waren [12]. Vielmehr abstrahiert das Silylen Br bzw. I, wobei letztlich Me₂SiHal₂ entsteht, mitunter neben Me₄Si₂Hal₂.

Experimenteller Teil

Alle Reaktionen und analytischen Untersuchungen wurden unter trockenem Schweissargon durchgeführt. Die Reinigung und Trocknung der verwendeten Lösungsmittel und Ausgangschemikalien geschah nach üblichen Labormethoden.

Vor den Thermolysen wurden die Edukte auf ca. -50 °C gekühlt, dann bei 10 Torr entgast und mit Argon überschichtet. Nach dem Erwärmen auf 25 °C wurden derartige Gefrier-Tau-Zyklen mehrfach wiederholt. Während der Thermolysen wurde eine Temperaturkonstantz von ± 0.5 °C eingehalten.

Zur instrumentellen Analytik standen folgende Geräte zur Verfügung: ¹H-NMR: Varian EM 360 A; ¹³C-NMR, ²⁹Si-NMR und ¹¹⁹Sn-NMR*: Bruker AM 300 (300 MHz) (chemische Verschiebungen in δ gegen Me₄Si bzw. Me₄Sn* intern); IR: Perkin-Elmer 577; GC: Varian 1400, Perkin-Elmer F 20 H, Hewlett-Packard 5880, Carlo-Erba 4160; MS: Varian CH 7, Finnigan-MAT MAT 8230; Elementaranalysen: Carlo Erba Elemental Analyzer Mod. 1106.

Die Silylenquellen I-IV wurden nach Literaturvorschriften [1,13,14] gewonnen.

Umsetzungen der Silylenquellen I-IV mit Chlor

Gemäss der folgenden Arbeitsvorschrift werden eingesetzt: A 338 mg (1 mmol) I; B 371 mg (1 mmol) II; C 398 mg (1 mmol) III; D 490 mg (1 mmol) IV.

Die Silylenquellen werden bei -20° C in 20 ml Ether gelöst vorgelegt und 4 min mit einem auf -15° C gekühlten Chlor/Argon-Gemisch (1/30) behandelt. Die Reaktionsgemische werden auf RT kommen lassen und NMR-spektroskopisch ausgewertet. Neben den Zerfallsprodukten V-VIII werden > 90% Me₂SiCl₂ analysiert. Nach dem Abziehen des Solvens und des Me₂SiCl₂ bei RT/14 Torr werden die Rückstände aus Ethanol umkristallisiert und so die analysenreinen Verbindungen V-VII erhalten. VIII wird durch Aufschlämmen mit Pentan isoliert. Ausbeuten: A 225 mg (80%) V; B 248 mg (79%) VI; C 270 mg (79%) VII; D 390 mg (90%) VIII.

Sie sind mit den jeweiligen Vergleichspräparaten [1] identisch.

Umsetzungen der Silylenquellen I-IV mit Brom

(a) In Lösung. Die Silylenquellen II–IV (Ansätze wie zuvor beschrieben) werden in 10 ml CCl₄ gelöst, bei 0°C mit 160 mg (1 mmol, 50 μ l) Brom in 7 ml CCl₄ tropfenweise zur Reaktion gebracht und auf 20°C erwärmen lassen. Mittels ¹H-NMR und GC (2 m SE 30) werden 90% Me₂SiBr₂ nachgewiesen. Nach dem Abziehen des Solvens bei 20°C/15 Torr und des Me₂SiBr₂ bei 40°C/15 Torr sowie der zuvor beschriebenen Aufarbeitung werden die analysenreinen Verbindungen VI-VIII isoliert und mittels Vergleichspräparaten [1] identifiziert. **B** 270 mg (86%) VI; **C** 280 mg (82%) VII; **D** 395 mg (91%) VIII.

(b) Ohne Solvens. Die Silylenquellen I-IV (Ansätze wie zuvor beschrieben) werden bei RT mit 160 mg (1 mmol, 50 μ l) Brom bei starker Exothermie umgesetzt. Durch Destillation im Kugelrohr werden aus allen Ansätzen > 85% Me₂SiBr₂ (Sdp. 112°C/760 Torr) isoliert; durch Kristallisation (s.o.) die analysenreinen V-VIII. A 235 mg (84%) V; B 265 mg (85%) VI; C 280 mg (82%) VII; D 395 mg (91%) VIII.

Darstellung von 2-(Brom-dimethyl-silyl)-1,4-diphenyl-naphthalin (IX)

1.01 g (3 mmol) I in 30 ml CCl₄ werden bei 0°C mit 0.48 g (3 mmol, 150 μ l) Brom in 21 ml CCl₄ tropfenweise zur Reaktion gebracht. Das Reaktionsgemisch wird bei 20°C/15 Torr zur Trockene gebracht. Nach dem Waschen mit wenig eiskaltem Pentan und der Trocknung bei 0.01 Torr wird ein farbloser Feststoff isoliert. Ausbeute 870 mg (70%); Schmp. 107°C; ¹H-NMR (CCl₄) 0.38 (s, 6H, SiMe), 7.1–7.7 (m, 15H, Ar); ¹³C-NMR (CDCl₃) 4.6 (SiCH₃), 125.9, 127.0, 127.3, 128.0, 128.1, 128.4, 130.1, 130.2, 131.0, 131.1, 131.2, (sp^2 -CH), 132.4, 132.7, 139.1, 140.4, 140.6, 140.8, 146.4 (sp^2 -C_q); ²⁹Si-NMR (CDCl₃) 18.2 (¹J(Si/C) 58 Hz); MS (200°C/70 eV) m/e 418 (57%, M^+), 321 (100%, M^+ – MeBr), 280 (25%, M^+ – Me₂SiBr); Elementaranalyse: Gef.: C, 69.20; H, 5.20. C₂₄H₂₁BrSi ber.: C, 69.06; H, 5.07%.

Darstellung von 1,4-Diphenyl-2-(trimethyl-silyl)-naphthalin (X)

417 mg (1 mmol) IX werden in 30 ml Ether gelöst und bei 0°C mit 1 mmol MeLi in Ether zur Reaktion gebracht. Nach dem Abziehen des Solvens bei 35°C/765 Torr verbleibt ein farbloser Feststoff, der mit Pentan bei -45°C gewaschen wird. Ausbeute 250 mg (71%); Schmp. 97°C; ¹H-NMR (CCl₄) 0.00 (s, 9H, SiMe); 7.0-8.1 (m, 15H, Ar); ¹³C-NMR (CDCl₃) 0.54 (SiCH₃, ¹J(Si/C) 52 Hz), 125.5, 126.1, 127.1, 127.2, 127.4, 127.8, 128.2, 128.3, 130.2, 131.0, 131.5 (*sp*²-CH), 131.7, 132.8, 135.7, 138.5, 141.2, 141.5, 146.5 (*sp*²-C_q); ²⁹Si-NMR (CDCl₃) -3.3 (¹J(Si/C) 52 Hz); Elementaranalyse: Gef.: C, 85.10; H, 6.80. C₂₅H₂₄Si ber.: C, 85.17; H, 6.86%.

Darstellung von 2-(Dimethyl-methoxy-silyl)-1,4-diphenyl-naphthalin (XI)

417 mg (1 mmol) IX werden in 20 ml Pentan gelöst und mit 38 mg (1.2 mmol) MeOH versetzt. Nach 20 min wird auf 1 ml eingeengt und das Produkt bei -35° C kristallisiert. Dieselbe Substanz wird bei der Umsetzung von IX mit 78 mg (1.2 mmol) NaOMe isoliert. Ausbeute 255 mg (69%); Schmp. 92°C; ¹H-NMR (CCl₄) 0.00 (s, 6H, SiMe), 3.43 (s, 3H, SiOMe), 7.2–9.1 (m, 15H, Ar); ¹³C-NMR (CDCl₃) -0.9 (SiCH₃, ¹J(Si/C) 61 Hz), 50.5 (OCH₃), 125.5, 125.9, 126.4, 127.1, 127.5, 127.8, 128.2, 130.1, 130.2, 130.9, 131.1 (*sp*²-CH), 132.0, 132.7, 133.7, 138.6, 141.0, 141.1, 146.5 (*sp*²-C_q); ²⁹Si-NMR (CDCl₃) 9.4 (¹J(Si/C) 61 Hz); Elementaranalyse: Gef.: C, 81.60; H, 6.60. C₂₅H₂₄OSi ber.: C, 81.47; H, 6.56%.

Darstellung von Oxa-bis-(2-(dimethyl-silyl)-1,4-diphenyl-naphthalin) (XII)

417 mg (1 mmol) IX werden in 15 ml feuchtes Aceton eingetragen. Nach kurzer Zeit fällt ein farbloser Feststoff aus, der abgesaugt und bei 15 Torr getrocknet wird. Dasselbe Produkt erhält man beim Eintragen von IX in feuchtes Pentan oder beim Stehenlassen von IX an der Luft. Ausbeute 290 mg (80%); Schmp. 187°C; ¹H-NMR $(CCl_4) -0.13$ (s, 12H, SiMe), 7.0–7.7 (m, 30H, Ar); ¹³C-NMR (CDCl₃) 2.4 (SiCH₃), 125.5, 126.0, 126.3, 127.0, 127.3, 127.5, 127.9, 128.1, 128.3, 130.1, 130.2 (*sp*²-CH), 131.1, 131.6, 132.1, 138.6, 141.1, 141.6, 145.8 (*sp*²-C_q); ²⁹Si-NMR (CDCl₃) -1.3; MS (150°C/70 eV) *m/e* 691 (34%, *M*⁺), 411 (75%, *M*⁺ - C₂₂H₁₅), 280 (100%, C₂₂H₁₅), 280 (100%, C₂₂H₁₆⁺); Elementaranalyse: Gef.: C, 85.03; H, 6.20. C₄₈H₄₂OSi₂ ber.: C, 83.43; H, 6.13%.

Umsetzungen von I-IV mit Iod

(a) In Lösung. Die Silylenquellen I–IV (Ansätze wie bei den Umsetzungen mit Chlor beschrieben) werden bei 0°C bzw. RT in 5 ml CCl₄ gelöst und mit 254 mg (1 mmol) Iod in 10 ml CCl₄ zur Reaktion gebracht. Gemäss ¹H-NMR und quantitativer GC (2 m SE 30) werden in allen Ansätzen $\ge 90\%$ Me₂Sil₂ und V–VIII nachgewiesen.

(b) Ohne Solvens. I-IV (Ansätze wie bei den Umsetzungen mit Chlor beschrieben) werden bei 20°C mit 254 mg (1 mmol) Iod umgesetzt. Es wird eine starke Wärmetönung beobachtet. Aus allen Ansätzen werden < 85% Me₂SiI₂ (durch Destillation im Kugelrohr) und 80% V-VIII (durch Kristallisation) isoliert.

Versuch zur Darstellung von XIII

29 mmol Me₃SnLi in THF [15] werden auf -70° C gekühlt und zu 7.6 g (59 mmol, 7.1 ml) Me₂SiCl₂ in 3 ml THF bei -70° C getropft. Es wird 2 h bei derselben Temperatur gerührt und über Nacht auf 20°C kommen lassen. Die flüchtigen Bestandteile werden bei 0.01 Torr in eine auf -196° C gekühlte Vorlage kondensiert. Nach Fraktionierung von überschüssigem Me₂SiCl₂ wird eine farblose Flüssigkeit erhalten, die als Bis(trimethyl-stannyl)-dimethyl-silan ((Me₃Sn)₂SiMe₂) charakterisiert wird. Hinweise auf XIII gibt es nicht. Ausbeute 4.0 g (71%); Sdp. 114°C/19 Torr; ¹H-NMR (CDCl₃) 0.07 (s, 18H, SnMe, ²J(Sn/H) 48 Hz), 0.40 (s, 6H, SiMe); ¹³C-NMR (CDCl₃) -11.2 (SnCH₃, ¹J(Sn/C) 248 Hz), -2.5 (SiCH₃); ²⁹Si-NMR (CDCl₃) -38.4; ¹¹⁹Sn-NMR (CDCl₃) -97.9 (¹J(Sn/Si) 708, ²J(Sn/Sn) 507, ¹J(Sn/C) 248 Hz); MS (25°C/70 eV) m/e 386 (14%, M^+), 371 (35%, $M^+ - Me$), 223 (100%, $M^+ - Me_3$ Sn), 206 (18%, $M^+ - Me_3$ Sn, Me), 165 (18%, Me₃Sn⁺), 135 (43%, MeSn⁺), 120 (6%, Sn⁺); Elementaranalyse: Gef.: C, 24.85; H, 6.20. C₈H₂₄SiSn₂ ber.: C, 24.91; H, 6.27%.

Darstellung von (Dimethyl-ethyl-silyl)-trimethyl-stannan (XV)

29 mmol Me₃SnLi in THF werden bei -70° C mit 3.6 g (29 mmol, 4.1 ml) EtMe₂SiCl zur Reaktion gebracht. Man rührt 1 h bei derselben Temperatur und lässt dann auf RT kommen. Nach der Hydrolyse mit 20 ml Eiswasser und der Trocknung der organischen Phase über MgSO₄ wird fraktioniert. Ausbeute 1.9 g (26%); Sdp. 153°C; ¹H-NMR (CDCl₃) 0.00 (s, 9H, SnMe, ²J(Sn/H) 43 Hz), 0.15 (s, 6H, SiMe), 0.2–1.0 (m, 5H, SiEt); ¹³C-NMR (CDCl₃) – 11.9 (SnCH₃, ¹J(Sn/C) 240 Hz), –1.8 (SiCH₃), ¹J(Si/C) 44, ²J(Sn/C) 59 Hz), 8.4 (SiCH₂CH₃, ³J(Sn/C) 15 Hz), 9.2 (SiCH₂CH₃, ²J(Sn/C) 53 Hz); ²⁹Si-NMR (CDCl₃) – 5.2 (¹J(Si/Sn) 651, ¹J(Si/C) 44 Hz); ¹¹⁹Sn-NMR (CDCl₃) – 126.3 (¹J(Sn/Si) 651 ²J(Sn/C) 59 Hz); Elementaranalyse: Gef.: C, 33.44; H, 7.98. C₇H₂₀SiSn ber.: C, 33.50; H, 8.03%.

Darstellung von (n-Butyl-dimethyl-silyl)-trimethyl-stannan (XVI)

Wie zuvor beschrieben werden 4.4 g (29 mmol, 5.1 ml) n-BuMe₂SiCl zur Reaktion gebracht. Ausbeute 1.6 g (20%); Sdp. 137°C/240 Torr. ¹H-NMR (CDCl₃) 0.04 (s, 9H, SnMe, ${}^{2}J(Sn/H)$ 46 Hz), 0.18 (s, 6H, SiMe), 0.4–1.5 (m, 9H, Bu); ${}^{13}C$ -NMR (CDCl₃) –11.9 (SnCH₃, ${}^{1}J(Sn/C)$ 240 Hz), –1.4 (SiCH₃, ${}^{1}J(Si/C)$ 45, ${}^{2}J(Sn/C)$ 58 Hz), 13.8 (Bu_{C(4)}), 17.1 (Bu_{C(1)}, ${}^{2}J(Sn/C)$ 53 Hz), 26.4 (Bu_{C(3)}), 27.2 (Bu_{C(2)}, ${}^{3}J(Sn/C)$ 14 Hz); ${}^{29}Si$ -NMR (CDCl₃) –7.3 (${}^{1}J(Si/Sn)$ 652, ${}^{1}J(Si/C)$ 45, ${}^{2}J(Si/C)$ 6 Hz); ${}^{119}Sn$ -NMR (CDCl₃) –125.7 (${}^{1}J(Sn/Si)$ 652, ${}^{2}J(Sn/C)$ 58 Hz); Elementaranalyse: Gef.: C, 38.68; H, 8.60. C₉H₂₄SiSn ber.: C, 38.74; H, 8.67%.

Umsetzung von Me, Si mit Me, SnCl

199 mg (1 mmol) Me₃SnCl sowie A 371 mg (1 mmol) II, **B** 742 mg (2 mmol) II werden im Bombenrohr 2.5 h bei 200°C thermolysiert. Die Reaktionsgemische werden in C_6D_6 aufgenommen, die Lösungen durch Filtration vom entstandenen Zinn abgetrennt und NMR-spektroskopisch ausgewertet. Neben Me₃SnCl wird eine weitere Substanz nachgewiesen, die aufgrund der Alkylierungen mit MeMgBr, EtMgBr und n-BuLi (jeweils 1.1 mmol in Ether oder Hexan) als Me₃SnMe₂SiCl identifiziert wird. Durch Kugelrohrdestillation wird eine Gemisch aus dem Silastannan und Me₃SnCl erhalten. Bezüglich A wird eine Zinn-Massenbilanz bezogen auf das eingesetzte Me₃SnCl durch Kombination von NMR-Auswertung, quantitativer GC (4 m OV 101) und Gravimetrie aufgestellt. 36.3% Me₃SnMe₂SiCl, 37.1% Me₃SnCl, 25.1% Sn. Der Ansatz **B** enthält nach beendeter Thermolyse 42.2% Me₃SnMe₃SiCl.

(Chloro-dimethyl-silyl)-trimethyl-stannan. Analysendaten im Gemisch mit Me₃-SnCl: ¹H-NMR (C₆D₆) 0.13 (s, 9H, SnMe), 0.42 (s, 6H, SiMe); ¹³C-NMR (C₆D₆) -11.7 (SnCH₃, ¹J(Sn/C) 278 Hz), 5.3 (SiCH₃), ¹J(Si/C) 45, ²J(Sn/C) 66. Hz); ²⁹Si-NMR (C₆D₆) 26.1 (¹J(Si/Sn) 705, ¹J(Si/C) 45 Hz); ¹¹⁹Sn-NMR (C₆D₆) -121.8 (¹J(Si/Sn) 705 Hz).

Nach Alkylierung des Reaktionsgemisches A und Aufarbeitung wie bei der Darstellung von XV und XVI beschrieben werden nach Kugelrohrdestillation 28 mg (12%) XIV, 25 mg (10%) XV, 28 mg (10%) XVI isoliert.

Umsetzungen von Me₂Si mit Me₂SnCl₂

110 mg (0.5 mmol) Me_2SnCl_2 sowie A 186 mg (0.5 mmol) II, B 371 (1.0 mmol) II werden im Bombenrohr 2.5 h bei 200°C thermolysiert. Die Reaktionsgemische werden in C₆D₆ aufgenommen und die vom Zinn abfiltrierten Lösungen NMRspektroskopisch ausgewertet. Aufgrund der spektroskopischen Daten darf die Bildung von XVII A bzw. XVII und XVIII (1/1 in B) in geschätzten NMR-Ausbeuten von jeweils ca. 30% angenommen werden. In keinem der Reaktionsgemische wird Me_2SnCl_2 nachgewiesen. Eine destillative oder chromatographische Isolierung von XVII und XVIII gelingt nicht. Ebenso ist eine Charakterisierung mittels GC-MS-Kopplung nicht möglich.

Eine Methylierung bei 5°C/20 h führt zum alleinigen Nachweis von A Me₄Sn und Me₄Si; **B** Me₄Sn, Me₄Si und XIV bei gleichzeitiger Zinnabscheidung.

Wird 8 h bei 200°C thermolysiert, so sind Zinn und VI die einzigen identifizierbaren Reaktionsprodukte.

Analysendaten im Gemisch mit VI. (Chloro-dimethyl-silyl)-chloro-dimethyl-stannan. ¹³C-NMR (C_6D_6) – 1.7 (SnCH₃, ¹J(Sn/C) 395 Hz), 6.2 (SiCH₃); ²⁹Si-NMR (C_6D_6) 20.5 (¹J(Si/C) 57 Hz); ¹¹⁹Sn-NMR (C_6D_6) 162.0.

Bis(chloro-dimethyl-silyl)-dimethyl-stannan. ¹³C-NMR (C_6D_6) – 11.6 (SnCH₃), 5.4 (SiCH₃); ²⁹Si-NMR (C_6D_6) 28.0 (¹J(Si/C) 54 Hz); ¹¹⁹Sn-NMR (C_6D_6) – 121.2.

Darstellung von (Trimethyl-stannyl)-dimethyl-silan (XIX)

50 ml Me₃SnLi in Ether und 4.7 g (50 mmol, 5.6 ml) Me₂SiHCl in 10 ml Ether werden analog zur Darstellung von (Me₃Sn)₂SiMe₂ zur Reaktion gebracht. Ausbeute 4.2 g (38%); Sdp. 132°C; ¹H-NMR (CDCl₃) 0.00 (s, 9H, SnMe, ²J(Sn/H) 46 Hz), 0.19 (d, 6H, SiMe, ³J(H/H) 4.6 Hz), 4.0 (m, 1H, SiH, ³J(H/H) 4.6 Hz); ¹³C-NMR (CDCl₃) -11.8 (SnCH₃, ¹J(Sn/C) 259 Hz), -4.5 (SiCH₃, ¹J(Si/C) 41 Hz); ²⁹Si-NMR (CDCl₃) -35.9; ¹¹⁹Sn-NMR (CDCl₃) -119.1 (¹J(Sn/Si) 649, ¹J(Sn/C) 259.4 Hz); MS (20°C/70 eV) *m/e* 224 (3%, *M*⁺), 209 (12%, *M*⁺ – Me), 165 (31%, Me₃Sn⁺), 151 (100%, Me₂SnH⁺), 135 (82%, MeSn⁺), 120 (21%, Sn⁺), 59 (72%, Me₂SiH⁺); Elementaranalyse: Gef.: C, 26.88; H, 7.17. C₅H₁₆SiSn ber.: C, 26.94; H, 7.23%.

Darstellung von (Tri-(n-butyl)-stannyl)-dimethyl-silan (XX)

0.95 g (10 mmol) Me₂SiHCl werden in 5 ml Ether bei RT vorgelegt und tropfenweise mit einer etherischen Lösung von n-Bu₃SnMgBr [16] zur Reaktion gebracht. Nach beendeter Zugabe wird 2 h unter Rückfluss erhitzt. Die Salze werden abfiltriert. Das vom Solvens befreite Filtrat wird bei 0.01 Torr fraktioniert. Ausbeute 2.6 g (74%); Sdp. 100°C/0.01 Torr; ¹H-NMR (C₆D₆) 0.32 (d, 6H, SiMe), 0.6–2.3 (m, 27H, Bu), 4.1 (m, 1H, SiH); ¹³C-NMR (C₆D₆) – 3.5 (SiCH₃, ²J(Sn/C) 33 Hz), 8.5 (Bu_{Cl}, ¹J(Sn/C) 265 Hz), 14.0 (Bu_{C(4)}), 28.0 (Bu_{C(3)}, ³J(Sn/C) 51 Hz), 30.7 (Bu_{C(2)}, ²J(Sn/C) 18 Hz); ²⁹Si-NMR (C₆D₆) – 37.0 (¹J(Si/Sn) 555 Hz); ¹¹⁹Sn-NMR (C₆D₆) – 114.4 (¹J(Sn/Si) 555, ¹J(Sn/C) 265, ²J(Sn/C) 18, ³J(Sn/C) 51, ²J(Sn/Me) 33 Hz); MS (150°C/70 eV) m/e 350 (8%, M^+), 291 (62%, Bu₃Sn⁺), 235 (100%, Bu₂Sn⁺), 177 (64%), BuSn⁺), 120 (31%, Sn⁺), 59 (51%, Me₂SiH⁺); Elementaranalyse: Gef.: C, 48.12; H, 9.80. C₁₄H₃₄SiSn ber.: C, 48.15; H, 9.81%.

Umsetzungen von Me₂Si mit Me₂SnH und n-Bu₃SnH

371 mg (1 mmol) II sowie A 165 mg (1 mmol) Me₃SnH, B 291 mg (1 mmol) n-Bu₃SnH werden im Bombenrohr 2.5 h bei 200°C thermolysiert. Die Reaktionsgemische werden in C₆D₆ aufgenommen und nach dem Abtrennen des enstandenen Zinns NMR-spektroskopisch sowie gaschromatographisch ausgewertet. A Hauptprodukt ist Me₆Sn₂; die gebildete Menge stimmt mit der aus der Eigenthermolyse des Me₃SnH überein. Es werden < 10% XIX nachgewiesen.

B Die Ausbeuten an $Bu_4Sn (< 1\%)$, $Bu_6Sn_2 (10\%)$ und Sn (14%) korellieren mit den Werten der Eigenthermolyse des n-Bu₃SnH. Eine destillative Isolierung von XX (45%) gelingt im Gemisch n-Bu₃SnH (30%).

Thermolyse der Silylenquellen in Gegenwart von Kohlenstoff-Halogen-Verbindungen

33.8 mg (0.1 mmol) und 0.1 mmol des Reaktionspartners werden jeweils im ¹H-NMR-Röhrchen genau eingewogen und bei (a) 200°C 3.5 h, (b) 160°C 30 h thermolysiert. Die Auswertung der Reaktionsgemische erfolgte gemäss ¹H-NMR-Spektroskopie und quantitativer GC (0.5 m OV 101).

Die Arylhalogenide Phenyl-chlorid, -bromid, -iodid, 1,2-Dichlor-, Dibrom-, 1-Brom-2-Fluor-, 1-Fluor-2-Iod-benzol sind nach der Thermolyse unverändert. Lediglich 2,3-Dibrom-naphthalin verfärbt sich dabei dunkel und zeigt somit Zersetzungsreaktionen an $(7\% \text{ Me}_2\text{SiBr}_2)$.

Die Vinylhalogenide 1-Brom-2-phenyl-ethen, 1-Brom-2-phenyl-propen, 1,4-Dibrom-1,4-diphenyl- und 1,4-Dibrom-1,2,3,4-tetraphenyl-butadien-1,3 sowie 2,7-Di-

TABELLE 1

Edukt	Ausbeute (%)		Bemerkungen
	a	b	
1,2-Dichlor-cyclopentan	_	_	
1,2-Dibrom-cyclopentan	21	5	Me ₂ SiBr ₂
	25	5	Cyclopenten
1,2-Dichlor-cyclohexan	_	_	_
1,2-Dibrom-cyclohexan	22	7	Me ₂ SiBr ₂
	22	5	Cyclohexan
1,2-Dichlor-cyclooctan		_	-
1,2-Dibrom-cyclooctan	23	6	Me ₂ SiBr ₂
	18	5	Cycloocten
2,2,2',2'-Tetrabrom-3,3,3',3'-			<u>,</u>
-tetramethyl-bicyclo-propan	75	4	Me ₂ SiBr ₂
meso-2,2,2',2'-Tetrabrom-			2 2
-3,3'-dimethyl-3,3'-diphenyl-			
bicyclo-propan	75	4	Me ₂ SiBr ₂
t-Butyl-chlorid	_	_	_
t-Butyl-bromid	17	5	Me ₂ SiBr ₂
		2	Isobuten, Isobutan

PRODUKTVERTEILUNGEN IN GEGENWART VON ALKYLHALOGENIDEN

TABELLE 2

PRODUKTVERTEILUNGEN IN GEGENWART VON BENZYLHALOGENIDEN

Edukt	Ausbeute (%)		Bemerkungen
	a	b	
PhCHCl-CH ₂ Cl	_	_	
PhCHBr-CH ₂ Br	80	30	Me ₂ SiBr ₂
			Polystyrol
(PhCHCl) ₂	-	-	_
(PhCHBr) ₂	75	25	Me ₂ SiBr ₂
	90	35	Stilben
PhCH ₂ Cl	5	-	Me ₂ SiCl ₂
	9	-	Toluol
PhCH ₂ Br	12	5	Me ₂ SiBr ₂
	30	7	Toluol
PhCH ₂ I	27	5	Me ₂ Sil ₂
	40	8	Toluol
Ph ₂ CHCl	5	-	Me ₂ SiCl ₂
	7	-	Diphenyl-methan
Ph ₂ CHBr	30	5	Me ₂ SiBr ₂
	Spur	-	Me ₄ Si ₂ Br ₂
	50	9	Diphenyl-methan
Ph ₃ CCl	8	3	Me ₂ SiCl ₂
	3	-	Me ₄ Si ₂ Cl ₂
	25	5	Triphenyl-methan
Ph ₃ CBr	35	10	Me ₂ SiBr
	10	Spur	Me ₄ Si ₂ Br ₂
	70	15	Triphenyl-methan

methyl-3,6-diiod-octatrien-2,4,6 zeigen keine nennenswerte Reaktivität gegenüber Me_2Si . Die drei zuletzt genannten Substrate bedingen 3% bzw. 5% Me_2SiBr_2 und 65% Me_2SiI_2 , doch ist deren Vorliegen auch mit Zerfallsreaktionen der Edukte zu verknüpfen.

Die Thermolyse in Gegenwart von Alkylhalogeniden ergibt folgenden Produktverteilungen neben unverändertem Edukt (Tabelle 1).

Die Bicyclopropane sind unter den Thermolysebedingungen nicht stabil.

Die Thermolyse in Gegenwart von Benzylhalogeniden ergibt folgende Produktverteilungen (Tabelle 2).

Die Thermolyse von I in Gegenwart von $PhCH_2Br$, $PhCH_2I$ und Ph_2CHBr ist geringfügig beschleunigt, in Gegenwart von Ph_3CCI und Ph_3CBr signifikant. Der Versuch Si-zentrierte Radikale nachzuweisen verlief negativ.

Dank

Für Diskussion und experimentelle Hilfe bei den NMR-Messungen danken wir Herrn Priv.-Doz. Dr. M. Lehnig und Herrn Prof. Dr. T.N. Mitchell, für die Förderung des Vorhabens dem Minister für Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen sowie dem Fonds der Chemischen Industrie.

Literatur

- 1 H. Appler, L.W. Gross, B. Mayer und W.P. Neumann, J. Organomet. Chem., 291 (1985) 9.
- 2 H. Appler, Dissertation, Universität Dortmund 1986.
- 3 H. Appler und W.P. Neumann, J. Organomet. Chem., 314 (1986) 261.
- 4 H. Preut, B. Mayer und W.P. Neumann, Acta Cryst., C39 (1983) 1118.
- 5 T.J. Barton, J.L. Witiak und C.L. Mc Intosh, J. Am. Chem. Soc., 94 (1972) 6229.
- 6 T.J. Barton, W.F. Goure, J.L. Witiak und W.D. Wulf, J. Organomet. Chem., 225 (1982) 87.
- 7 B. Mayer, Dissertation, Universität Dortmund 1982.
- 8 L. Schmerling, J.P. Luvisi und R.W. Welch, J. Am. Chem. Soc., 78 (1956) 2819.
- 9 I.M.T. Davidson und J.I. Matthews, J. Chem. Soc., Farad. Trans. I, 72 (1976) 1403.
- 10 I.M.T. Davidson und M.E. Delf, J. Chem. Soc., Farad. Trans., I, 72 (1976) 1912.
- 11 (a) S.A. Kerr, Chem. Rev., 66 (1966) 465; (b) K.W. Egger und A.T. Cooks, Helv. Chim. Acta, 56 (1973) 1516, 1537; (c) R. Walsh, Acc. Chem. Res., 14 (1981) 246.
- 12 (a) J. Köcher, Dissertation, Universität Dortmund 1985. (b) J. Köcher und M. Lehnig, Organometallics, 3 (1984) 937.
- 13 B. Mayer und W.P. Neumann, Tetrahedron Lett., (1980) 4887.
- 14 H. Gilman, S.G. Cottis und W.H. Atwell, J. Am. Chem. Soc., 86 (1964) 1596.
- 15 (a) C. Tamborski, F.E. Ford und E.J. Soloski, J. Org. Chem., 28 (1963) 237; (b) R. Wickenkamp, Diplomarbeit, Universität Dortmund 1984.
- 16 H.J. Albert und W.P. Neumann, Synthesis, (1980) 942.